5/5/4 01900023 OSCILLATORY GYRO

PUB. NO.: 61-114123 [JP 61114123 PUBLISHED:

May 31, 1986 (19860531)

INVENTOR(s):

KAWAMURA YOSHIO

SATO-KAZUO

TERASAWA TSUNEO TANAKA SHINJI TAKANASHI AKIHIRO

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 59-234929 [JP 84234929]

FILED: November 09, 1984 (19841109) [4] G01C-019/56; G01P-009/04 INTL CLASS:

JAPIO CLASS: 46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement)

JAPIO KEYWORD: ROO4 (PLASMA)

JOURNAL: Section: P, Section No. 505, Vol. 10, No. 298, Pg. 54,

October 09, 1986 (19861009)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain a small-sized, high-performance gyro by forming a which supports a rod member on a substrate and flexible support part providing a damper which controls the displacement of the rod member, which is caused according to an angular velocity applied to the rod member, to a specific quantity.

CONSTITUTION: An oscillatory beam 11 and the support part 12 which supports it are formed on the same substrates 13 and 22 and adhered and fixed to 14 as a reinforcing member at a boundary 15. Metal 12 is vapor-deposited on four flanks of the oscillatory beam 11 independently. oscillatory beam 11 is oscillated with electrostatic power or damped driving and detecting electrode parts 16, and 17 for detecting displacement electrostatically are fixed while a specific gap is left before the oscillatory beam 11. Respective control circuits 20 for driving, detection, and damping are integrated at the electrode parts 16 and $1\bar{7}$. Thus, the small-sized oscillatory gyro which is hardly affected disturbance and easily worked and assembled is obtained.

BRI

(9) 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

昭61-114123

[®]公開特許公報(A)

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和61年(1986)5月31日

G 01 C 19/56 G 01 P 9/04 6723-2F 7027-2F

器直請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 振動ジャイロ

⑨特 頤 昭59-234929

砂発 明 者 河 村 喜 雄 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

の発明者 佐藤 一雄 国分寺市東恋ヶ産1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑦発明者 寺澤 恒男 国分寺市東恋ケ蹇1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

砂発明者 田中 伸司 国分寺市東恋ケ彦1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

⑩出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

最終頁に続く

明 湖 20

発明の名称 摄動ジヤイロ

特許請求の範囲

1. 神状部材とそれを支持する柔軟な構造の支持 部を一つの抵板上に形成し、旋神状部材を励気 させる加湿器を具飾し、また跛神状部材に加え られた角速度に応じて生じる跛神状部材の変位 量を側定する変位検出器を具飾し、さらに返神 状部材の変位を所定量に制御するための制湿器 を具御することを特徴とする独動シヤイロ、

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、協動ジヤイロに関する。

〔発明の背景〕

従来の扱動型ジヤイロとしては、文献「v.D.
Gates; Vibrating Angular Rate Sensor eay
Threaten the Gyroscope, Electronics, (11968-610), P. 130-134」に示されるように、金属製角帯に 電空膜等を接着し〇リング等により角棒を支持する構造のものがある。この種のジヤイロの感度は、 角等の形状や支持方法により左右され、高性能なジャイロはその加工超立上の困髪皮から高価という問題点がある。またジャイロの小型化も加工超立の割約から容易でないという問題点がある。

(発明の目的):

本発明の目的は、摄動ジヤイロの前述したよう な問題点を解決し、安価で小型かつ高性館な摄動 ジヤイロを提供することにある。

(兒明の桜葵)

上記目的を選成するために、本発明では、移状部材とそれを支持する柔軟に構造の支持部を一つの基板上に形成し、神状部材を励出させる加强器を具備し、また神状部材に加えられた内選底に応じて生じる神状部材の変位量を誤定する変位後出路を具備し、さらに神状部材の変位を所定量に制御するための制盤器を具置する如く様成したものである。

(発明の実度研)

第1回に母幼型ジャイロの原理図を示した。 関 b、高さhの矩形断動の様状部材2は脳隔2で支 特部1により支持されている。 ェカ向に速度 Vの 検因動モードで 神状部材を励困させた状態で、 ェ 検まわりに角速度 u の入力が生じると y 方向にコ リオリのカド。が作用して神状部材は y 方向に変 位する。 z 方向の励扱による z 方向のたわみ 量を δ 1 とし、角速度 u により生じる y 方向のたわみ 量を δ 2 とすると、

$$\delta_{i} = C Q \sqrt{\frac{\mu}{E} \cdot \frac{\ln A}{b}} \cdot \delta_{i} \cdot \omega$$

なる関係が成立する。ここでEは神状部材2の凝 が性係数、ρは附度、Cは支持部1の支持方法に 似存する係数、Qは励協によるたわみ量と励恆さ せない場合のわたわみ量との比に似存する係数で ある。

なお、短動学によれば、神の視短動における固 有扱動数は ______

$$\frac{C'}{2 \pi g'} \sqrt{\frac{E}{\rho} \cdot (\frac{bh'}{12}) \cdot \frac{1}{bh}}$$

で表わされ、排の面始の支持方法が固定始・自由 端の時 C = 0 .6 x 、支持端・支持端の時 C = x 、 支持端・固定端の時 C = 1 . 2 5 x 、自由端・自由 (3)

本発明は加工組立技術としてリングラフイ技術とエッチング技術を用いて、一つの基板に摂動袋等を構成することによつて、 扱動ジヤイロの小型化と高性能化を運成しさらにこれを安価に提供することを可能とした。

以下、本発明を実施例を用いて詳細に説明する。 郊2回は本発明の一実施例を示す回である。 扭動祭11とそれを支える支持部12を同一基板 013,22の上に形成し、福強部材であるガラ ス14に対して境界15において接着固定されて いる。 振動祭11の四つの側面は各々独立に金属 質の時で = 1.5 xとなる (xは円属率)。従って、支持方法が自由額・自由額となるような柔軟な支持領強を用いる時級数では基大である。また、係数 Q は共量状態の時最大となるため、 8 , を大きくするためには共量状態になるように様状部材を励復することが領ましい。

x, y方向に対して共田状態を持るために事状部材は通常も=hの正方形断面とする。この時、前記の式は ____

$$\delta_{i} = C Q \sqrt{\frac{\rho}{E} \cdot \frac{\theta}{b}} \delta_{i} \cdot w$$

となる、 δ 、 を様状部材の共用上の曲げによる阻 昇虹とした場合、 δ 、 の限界も δ 、 と同量となる。 従つて角速度 ω を δ 、 に変換する検出感度を高め るためには C の $\frac{\rho}{E}$ ・ $\frac{2}{b}$ の の 気を大きくする必要が

ある。 p / E は材質を選ぶことにより増加できる。 因動ジヤイロの小型化のためには 4 , b を小さく しなければならない。一方検出感度を向上させる には 2 * / b の値は大きく保つ必要がある。小型 化のため 2 を小さくした場合に検出感度を低下さ

(4)

が高者されている。 超動染 1 1 を整理力で励盪あるいは割型させ、また砂質的に変位を検出するための親動および検出用電便部 1 6 . 1 7 が援動染 1 1 と所定の間隙を保つて固定されている。 なお、この所定の間隙は各々対面した電便間の静電容量を測定することにより容易に調整可能である。

製助および検出用電極部16、17は半導体製造技術を用いて、製動用、検出用、制担用のための各制御回路20が乗發化されている。また基板部分の21には温度補償用の回路や加速度検出過等を換録化してある。本発明の摂動場の寸法例は a = 7.6 m , b = 10 μ m で 世来の 短動ジャイロに比べて小型化しており、さらに検出 歯反は している。 さらに 既述したように 同一 基板上に 掛動 栄等を は成している ため外乱の影響を受けに くく、また加工組立も否思となり 安価な 複動 ジャイロが 符られた。

次に第3回は、同一基板上に摂動架等をリソグ ラフィ技術とエツチング技術を用いて製作するエ 窓(1)~(11) を示した。Si蓋板31に感光剤で あるレジスト32を増むし、工程(3)の右翼 スクタ3を介して異光する(34)。ここで規劃 乗の何をもとすると、支持部のパターン似はもよ リ小さい寸法紙としてある(本実施例では、も= 10μm、支持部板は5μmである)。 格光剤と してポジ型レジストA21350」を用いた。 収象 (工程(4)) 後、投つたレジストパターンをマス ク材としてプラズマエツチング (工程(5)) を行 ないレジストを除去する(工程(6))とSi盆板E に量動災等のパターンが形成される。なおSi# 返のエツチング忽さはしとして、 なさの制御はエ ツチング時間で行なう。 次にSi基板の裏面にレ ジストを独布し(工程(7))、工程(8)の右関に示 すようなフォトマスク33′を用いて翼光(34′) を行なう。このフォトマスクのパターンは工程 (3)で用いたフオトマスクのパターンのうち挺動 楽と支持部のパターンを除いた形となつている。 現象 (工程(9)) 後、プラズマエッチング (工程 (10))を行ないレジストを除去する(工程(11))

るため、 据技 a をガラス b に接着後、 無強部 6 4 を除去して 型動災 6 1 の四つの 例面に 敢極を形成する作業が容易になる。 なお本説明で明らかなように、 基技 a には 無強部 6 4 があるため、 小型 で 高性能な 量動ジヤイロに必要な 1 0 μm 鬼 広 応 で 取て 足 いつ 容易に 組立を行なうことが 可能となった。

(7)

また短勁災の構造は、本発明の場合、耐腐支持 方式のものとなつているが、一幅を自由とした片 持奨式の構造のものも可能である。

当動梁の契動および検出等の方法としては、従

と所望の動助を事の形成され Wが得られる。 なおこのエンチングの及さは基礎の厚さをしとす ると(しーb)だけ行なう。エンチング及さはエ ンチング時間により制御する。

第4回は上述の工程を見て製作した組動ジャイロの基板の概略値で、(α)は平面間、(b)はAA新面図である。扱動象61の支点間距離は7.6 m、断面は10μm×10μm・支持部62の断面は5μm×10μmであり、基板63、64の厚さは400μmである。なお基板のうち63はガラスへの換着固定部、64は極めて細い扱動梁に不収な応力を加えずに接着固定作業が容易に行なえるようにする目的で設けた制強部である。

第5回は摂動製を形成した基板 a を補強用のガラス b へ接着する工程の概要を示す図である。各部の番号は第2回または第4回と共通である。基板 a とガラス b は 収 昇 1 5 を接触させてアノーディクポンディングされる。またガラスにはあらかじめ段差部23と頁道した 隊 1 9 が設けられてい

来から用いられているような覚査材を用いて行な うことも可能である。

また短勤祭等の諸寸法を本発明以外の値とすることも可能である。

第6回に本発明の応用例として二軸の角速度検出と加速度検出を可能とする提動ジャイロの概略回を示した。第2回に示した構造と同様の提動災41,42および加速度検出部43,44とこれらの制御回路等47,48,49が一つの登役上に形成されている。加速度検出部はxy平面内において柔軟でかつ先端に重りを有した毀視遊を成している。

以上述べた本発明の例では、摄動級の変位を、 を検出して角速度のに換算しているが、y方向の 変位を、を常に考とするようにy方向に制動力を 加えて、それに必要な選圧等から角速度を換算す ることも可能である。

(発明の効果)

本 発明によれば、 同一 基 板上に 長 さ 1 = 7.6 mm 断面形状 1 0 μm × 1 0 μm のような組動 災 を 有

(10)

(9)

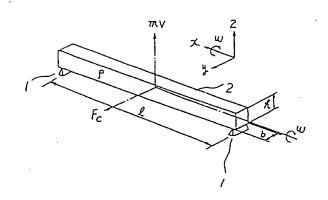
、する財動ジャイロを存品に製作できるようになった。大きさを紀有する長さは従来の約1/4と小型化し、検出感度は 0・0 1°/s と従来の約5倍に高性能化した。阿一基板上に超激節 5 4 を設けた構造の規動製等で展動ジャイロを開設した結果、設造コストが従来より低級可能となつた。すなわち従来のものより1/4以下に小型化し約5倍以上に高性能化した展動ジャイロの製作が極めて容易となったため安価で高性能な振動ジャイロの提供が可能となった。

図面の簡単な説明

野1 図は観動型ジャイロの原風図、野2 図は本発明の一実施的の影破図、第3 図は本発明の実施的の影破図、第3 図は本発明の実施的の観動製等の製造工型を示す図、第4 図(a),(b)はそれぞれ本発明で述べた騒動製を有する基板の正面図と側面図、第5 図は最動製を形成した基板と補強部材とを示す図、および第6 図は本発明の応用例の影像図である。

1 1 … 扱助梁、1 2 … 支持部、1 3, 2 2 … 基板、1 4 … ガラス、1 6 … 駆動用電極部、1 7 … 検出 (11)

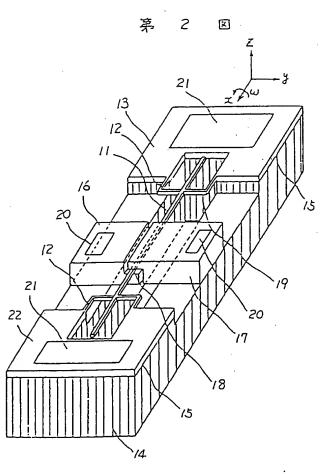
第 / 図



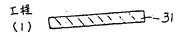
用取报品、20…如阿回路。

代理人 非理士 高橋明夫...

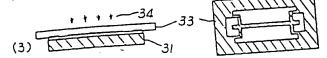
(12)



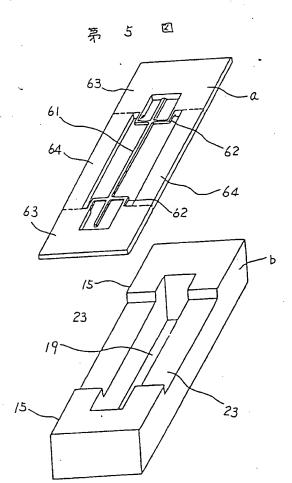
第 3 区

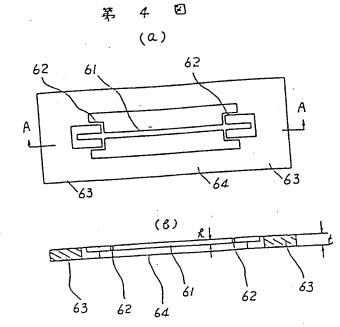


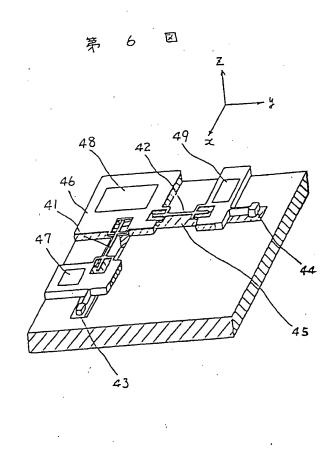
(2) 32



- (4)
- (5) THITTIFT 31
- (6) <u>[[97777773]</u>
- - (9) ATTTE 31
 - (10)
 - (11)







第1頁の統き

一 砂発 明 者 高 梨

明 紘

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

手 技 施 正 沓 (方式)

昭和60年3月15日

特許厅長官 改

事件の表示

昭和59年 特許縣 第234929号

発明の名称 最動ジャノロ

瓶正をする者

事件との関係 特許出所人 名 祢 (510) 株式会社 日立 取作所

代 理 人

居 所 〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日 立 製 作 所 内 電 話 東京 212-1111(大代表)

氏名(6183) 弁理士 高 稿 明

福正命令の日付 明和60年2月26日

瓶 正 の 対 象 明細書の「発明の詳期な説明」のは

補正の内容

明知書第1頁第15行目から第18行目までの記載を下記のとおり訂正する。

51

「 従来の協動型ジャイロとしては、文献 「 バイブレティング アンギュラー レイト センサー メイ スレトン ザ ジャイロスコープ (Vibrating angular rate sensor may threaten the gyroscope), ウイリアム ・ ディー ・ ゲイト (Villias D. Gate) 老, エレクトロニクス 1968年6月10日 (Electronics June 10, 1968), p.130~134(第130~134 頁) 」に示されるように、金成製角棒に 」

以上